## 16 半導體元件物理與製程——理論與實務

上式說明即使電子漂移方向與電場方向相反,但漂移電流與外加電場具有 相同方向。

同樣地,如果體積電荷密度ρ是由於帶正電的電洞所造成的,則電洞的漂 移電流密度為:

$$J_{p,drift} = \rho v_p = qpv_p \tag{1.24}$$

其中p為電洞濃度。若將(1.21)式之電洞漂移速度表示式代入上式,可得:

$$J_{p, drift} = qp\mu_p E \tag{1.25}$$

由上式,電洞漂移電流與外加電場的方向相同。

因為半導體中電子與電洞的漂移都會對漂移電流有所貢獻,因此總漂移電流密度  $J_{drift}$  為(1.23) 與(1.25) 二式之和:

$$J_{drift} = (qn\mu_n + qp\mu_p)E \tag{1.26}$$

在上式括號中的量定義為半導體材料的電導率(conductivity,或譯作傳導係數)以符號 $\sigma$ 表示,且單位為 $(\Omega-cm)^{-1}$ 。

$$\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p \tag{1.27}$$

電阻率(resistivity,或譯作電阻係數)為電導率的倒數,以符號 $\rho$ 表示,且單位為( $\Omega$ -cm)。因此半導體的電阻率公式為:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{qn\mu_n + qp\mu_p} \tag{1.28}$$

一般來說,外質半導體之電子與電洞濃度中只有一個是顯著的。對n型半導體而言,因為 $n \gg p$ ,(1.28)式可簡化為: